J. Inst. Electrostat. Jpn. 論文

# 水流で包まれたDBDプラズマジェットの特性

山本 明範\*.1. 森 瑞樹\*\*. 南 圭亮\*\*\*. 秋山 秀典\*\*\*\*

(2015年12月18日受付;2016年2月29日受理)

# Characteristics of DBD Plasma Jet with Water Curtain

Akinori YAMAMOTO<sup>\*,1</sup>, Mizuki MORI<sup>\*\*</sup>, Keisuke MINAMI<sup>\*\*\*</sup> and Hidenori AKIYAMA<sup>\*\*\*\*</sup>

(Received December 18, 2015; Accepted February 29, 2016)

Non-thermal plasmas in gases at atmospheric pressure have previously been generated using repetitively operated pulsed power generators as a method of producing controllable plasma jets at atmospheric pressure to facilitate a wide range of applications in material modification, medicine, and energy. This paper discusses results of plasma jets using dielectric barrier discharge (DBD) in atmospheric He gas injected into a water curtain formed by flowing water injected from a cylindrical hole. In comparison with spectra of plasma jets to air, those with a water curtain display clear OH spectrum lines of plasma emission.

# 1. はじめに

プラズマ応用技術は、材料プロセス、表面処理、殺菌、 排気ガスの処理、医療機器の滅菌等、幅広い分野の基盤 技術として重要性を増してきている<sup>1.9)</sup>.大気圧下でパル スパワーによって生成されたプラズマの特徴は、低気圧 放電プラズマの荷電粒子密度が1 cm<sup>3</sup> あたり 10<sup>8</sup> – 10<sup>13</sup> で あるのに対し、大気圧バリア放電では 10<sup>12</sup> – 10<sup>15</sup> と高いこ と<sup>10</sup>,高密度媒質中であっても非熱平衡状態であること等、 従来の低気圧放電プラズマには無い特性を持っている.

プラズマを材料の合成・表面処理に利用する際,熱に 敏感な物質を処理する場合があり,低温でも利用できる

**キーワード**:パルスパワー,誘電体バリア放電,大気圧 プラズマ,発光分光,OH ラジカル

\*株式会社タカギ (〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南 2-4-1) TAKAGI Co., Ltd., Ishida-minami 2-4-1, Kokuraminami-ku, Kitakyushu-City, Fukuoka 802-8540, Japan

\*\* 熊本大学大学院自然科学研究科 (〒860-8555 熊本県熊本市中央区黒髪 2-39-1) Graduate School of Science and Technology, Kumamoto University, Kurokami 2-39-1, Chuo-ku, Kumamoto-City, Kumamoto, 860-8555, Japan

\*\*\* 熊本大学工学部情報電気電子工学科 (〒 860-8555 熊本県熊本市中央区黒髪 2-39-1) Department of Computer Science and Electrical Engineering, Kumamoto University, Kurokami 2-39-1, Chuo-ku, Kumamoto-City, Kumamoto, 860-8555, Japan

\*\*\*\* 熊本大学パルスパワー科学研究所 (〒860-8555 熊本県熊本市中央区黒髪 2-39-1) Institute of Pulsed Power Science, Kumamoto University, Kurokami 2-39-1, Chuo-ku, Kumamoto-City, Kumamoto, 860-8555, Japan 非熱平衡プラズマの特性は重要である.さらに,バイオ・ 医療分野においても非熱平衡プラズマを用いた研究がな されている.処理領域を低気圧にすることなく,大気圧 中で非熱平衡プラズマを生成できることは,真空装置や チャンバが不要であるため,装置作製コストの削減,処 理時間短縮の面からも利点がある.薬品や殺菌剤を使用 せずにプラズマのみで殺菌できるため,農産物を殺菌す る研究も行われている<sup>10</sup>.

しかし、大気圧中での非熱平衡プラズマは、大気圧中 であるため衝突周波数が高いこと、低温であることから 生成された活性種の拡散係数が小さく、プラズマ長が約 3 cm<sup>10</sup> と短く利便性が悪い、筆者らはノズルの形状を工 夫することにより、プラズマの長尺化を行い、作動ガス 流量とプラズマ出口のノズル直径との関係、作動ガス濃 度のプラズマ長への影響を明らかにした<sup>110</sup>.大気圧下で は弱電離プラズマとなっており、電子とイオンは多くの 中性気体粒子と混在した状態で存在し、衝突及び化学反 応で生じた活性種は殺菌等のプロセスの反応過程に関与 している<sup>120</sup>.

水道水は現在では蛇口をあけるだけで得られ,手足や 農産物に付着している泥や菌類を流し去ることが可能で ある.プラズマによる殺菌効果と水道水の持つ汚れを流 し去る効果を併用すれば,新しい考え方の蛇口の提案と なる.本論文では,蛇口に円筒状の水路を作り,円筒状 の水を作ると共に,その中にプラズマジェットを入射した. 水の先端は円筒のままその直径を小さくしながら最終的 には閉じた水流となった.その閉じた水流の中にヘリウ ムガスを入れると,円筒状水流の長さが長くなった.円 筒状水流内にパルスパワーで生成された DBD (Dielectric Barrier Discharge)方式へリウムプラズマを入射した.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>yamamoto1529@takagi.co.jp

OH ラジカルは酸化力が高く,オゾンでは分解できない 難分解物質も分解するが,寿命が短い<sup>13)</sup>.本方式により, プラズマの分光計測から,OH ラジカルを処理対象付近 で生成できた.

## 2. 実験装置の構成

図1に実験装置と構成を示す.大気圧誘電体バリア放 電装置は、高電圧極である直径 0.2 mmのタングステン ワイヤと、外径 14 mm内径 10 mmのアクリル管、アク リル管外周を包むアース極としての幅 15 mmの銅板で 構成している.アクリル管出口には、ヘリウムプラズマ 出口ノズルと、流水を供給するノズルを設置している. パルスパワー電源には最大 0.1 J 出力が可能な、磁気パ ルス圧縮方式パルスパワー電源(MPC: Magnetic Pulsed Compression,末松電子製作所 MPC1300S)を用いた.ヘ リウムプラズマはアクリル管内部のタングステンワイヤ と、外部の銅板間で生成され、プラズマ出口ノズルから 大気中或いは水流のカーテン内に放出される.ヘリウム プラズマの出口は直径 4.5 mmの円形、流水の出口流路 は外径 42 mm 及び内径 40 mmの円筒形である.ヘリウ ムガス及び水の流量は、いずれも5L/minとした.

# 3. 実験方法

プラズマ発光の概観を、デジタルー眼レフカメラ NIKON-D40を使用し、F 値 5.6、露光時間 30 s、ISO1600 として撮影を行った.

分光測定には浜松ホトニクス株式会社のマルチチャン ネル分光器 (PMA-12)を用いた. 放電電圧の設定は, パルスパワー電源の Vpro を 8, 繰り返し数を 1000 pps (pulses per second)で固定し放電を行った. Vpro を 8 に 設定した場合,出力電圧は約 11 kV となる.分光装置の 光ファイバー先端部分は、ノズルの中心から水平方向に 3 cm 離し, ノズルの出口から垂直方向に 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm の 6 点に設置し, 測定を行った. 水流カーテンがある場合は, その外側に置かれる. 分光 装置の測定条件は, 露光時間 19 ms, アベレージング回 数 10 回とした.

## 4. 実験結果と考察

#### 4.1 水膜形状について

ヘリウムガスの有無による水流の形状を図2に示す. 図2(a)に示すように,水のみの場合は水流が閉じるま での距離は約8 cm となった.図2(b)-(e)はヘリウムガ スを併用した場合を示す.図2(b)(c)ではヘリウムに より水膜が伸びているが,(d)で水膜が千切れ,(e)で はその後再び水膜が形成され伸展していることを示して いる.水膜は図2(b)-(e)のサイクルを繰り返しながら, 水膜下部よりヘリウムガスを外部に放出していると考え られる.



図2 水流形状: (a) 水流のみ

 (b)-(e) 水流とヘリウム併用時の水膜の周期的な変化
Fig.2 Shape of water curtain: (a) Water only, (b)-(e) Water with He gas: Periodic changes of water curtain.



図1 実験装置構成

Fig.1 Experimental apparatus.

#### 4.2 プラズマ発光の様子

プラズマ発光の様子を図3に示す.(a)はヘリウム プラズマのみ.(b)はヘリウムプラズマと水流を併用 した場合の写真である。(a)のヘリウムプラズマでは、 明るい赤紫色であるのに対し、(b)の水流とプラズマ では暗い朱色に変化している。水膜の厚みはおよそ1 mm であり、水の吸収波長が赤外(1000 nm 以上)であ ることを考慮すると、水膜にプラズマ発光が吸収された とは考えにくい.水流によるプラズマ光の散乱も考えら れるが、主にヘリウムプラズマと周囲水分との反応によ り、色が変化したと考えられる、また、(b) では中心 部から右に、水膜に向かって伸びた発光が確認できる. これは、プラズマ出口が水流で包まれることで水膜内部 のヘリウム濃度が上昇し,水膜に向かって放電したと考 えられる 11).

プラズマを生成した際の電流電圧波形を図4に示す。 電流は高電圧側で測定を行った. 放電電圧及び最大電流



(a) He plasma only

図3 プラズマ発光の様子(露光30秒) Fig.3 Photograph of plasma emission (exposure time:30 s) (a) He plasma only, (b) He plasma with water curtain.



図4 電流電圧波形 (ヘリウムガスのみ使用時)

Fig.4 Typical voltage waveform applied to plasma (He gas only).

は、水なしで11.7 kV, 5.80 A、水併用で12.0 kV, 5.64 A であり殆ど変わらなかった.これは、本実験装置の構成 では放電部と水流ノズルが独立しているため、水の導体 あるいは誘電体としての影響が小さいことによると考え られる.

#### 4.3 発光スペクトル測定

図 5(a) にヘリウムプラズマからの発光スペクトルを. 図5(b)に水流と併用した時のヘリウムプラズマからの 発光スペクトルを示す. それぞれ1 cm, 5 cm での結果 を記載した. 図5に示すようにプラズマ周辺の水分の 有無により、全体的な発光強度は、およそ10分の1に 低下している事が確認できる。これは周囲水分とヘリウ ムプラズマの反応によるものだと考えられる<sup>14)</sup>.

図 5(a) に示すように、大気中でのヘリウムプラズマ の発光スペクトルは、315 nm、336 nm、356 nm、380 nm に強く表れている窒素のスペクトル(窒素第二正帯). 706 nm のヘリウムのスペクトル, 777 nm の酸素のスペ クトルが観測された. ヘリウムプラズマが大気中の空気 と反応する事で、窒素、酸素が励起され、それぞれのス ペクトルを示したものと考えられる。283 nm, 290 nm, 309nm にピークを持つ OH ラジカルの波長は、窒素スペ クトルに対して非常に少ないか、窒素スペクトルに埋も れたと考えられ、ピーク形状は観察されなかった.

一方,図5(b)に示すように、水流で周囲を包んだプ ラズマの発光スペクトルは、ヘリウムの 706 nm のスペ クトルを最大値として観測し、315 nm, 336 nm, 356 nm の窒素のスペクトル及び 777 nm の酸素のスペクトル は相対的に低くなった. OH ラジカルの波長である 309 nmの発光も観察された.相対強度は(336 nm / 706 nm) で20から0.5へ減少し、(777 nm /706 nm) で0.1から 0.01 へ減少した. 空気はヘリウムガスに押し出され, 空気 が水流内でなくなることも考えられるが、周期的な水膜の 破れの際に外部空気の流入もあり、水流内では空気の濃 度が小さくなっていると考えられる. 窒素の混入が1ppm でもある場合,窒素のラジカルが高く検出される <sup>15)</sup> 点を 考慮すれば、窒素のスペクトルが水流中でも観測される のは妥当な結果と考えられる.

OH ラジカルについて詳細に観測するために、図5の 270 nm から 350 nm の範囲を拡大したスペクトラムを図 6に示す.通常,OH ラジカルは励起状態から基底状態 に戻る過程で282 nm, 289 nm, 309 nm 付近の波長を放出 することが知られている<sup>16)</sup>. 図 6(a)では 296 nm および 315 nm の窒素スペクトルのピークが観察されるが、OH ラジカルのスペクトルは観察されなかった. 図 6(b) で は 282 nm, 289 nm 及び 309 nm のスペクトルは明瞭な



図 5 発光スペクトルの比較: (a) ヘリウムプラズマの発光スペクトル, (b) 水流併用時の発光スペクトル Fig.5. Comparison of the emission spectrum: (a) He plasma, (b) He plasma with water curtain.

ピークを持ち, OH ラジカルが生成されていると考えら れる. このピークは 6 cm 先の観測でも確認された. プ ラズマにより生成された電子は,水分子との反応を経て OH ラジカルを生成することが知られており<sup>17</sup>, プラズ マを包む水流が OH ラジカルのクリアな観測に寄与した ものと考えられる.

図7に発光分析位置毎の窒素(336 nm), ヘリウム(706 nm), OH ラジカル(309 nm)の発光強度を示す.なお, 図7(a)のヘリウムプラズマでは、315 nmの窒素スペクトル線の裾野が309 nmのOH ラジカルに影響しているため、309 nmのデータは使用していない.図7(a)では3 cm 先で窒素スペクトルがピークを持ち,図7(b)では2 cm 先でヘリウムのスペクトルがピークを持っている. 本プラズマ装置では出口から2-3 cm 離れた位置で最大の発光強度を持つことが分かった.また,図7(b)の水 併用プラズマではヘリウムの強度が窒素を上回り、OH ラジカルも窒素と同程度の発光強度を有している事が分かる.空間変化としてはヘリウムガスのみでも,水を併 用しても,徐々に下がっていく傾向が見られた.

#### 5. まとめ

プラズマによる殺菌効果と水道水の持つ汚れを流し去 る効果を併用した蛇口を製作することを最終目標とし て,水流カーテンを作製し,その中にヘリウムプラズマ を入射した.

最初に、水流カーテン内にヘリウムガスを入射し、水 流の形状を確認した.水流中にヘリウムガスを入射する ことにより、水膜が伸びていき、その後水膜が千切れ、 その後再び水膜が形成され伸展することを繰り返してい た.その後、水流内ヘリウムプラズマの発光を確認した. 水流がなく大気圧空気中へのプラズマジェットはまっす ぐであるが、水流に包まれたプラズマジェットは放電が 水流に向かって枝分かれしていることが分かった.これ は、水流内部のヘリウム濃度が高濃度に維持された結果 だと考えられる.水流のないプラズマと水流内のプラズ マの発光分光分析を行った結果、水流のないプラズマ中 では見られなかった OH ラジカルのはっきりとしたピー クを、水流内プラズマでは確認することができた.OH ラジカルがプラズマ出口から 6 cm 先でも確認されたこ









とは,汎用的な殺菌・滅菌などへの応用分野に使用でき る可能性があることを示すものと考えられる. 今後は, OH ラジカル生成量の定量的な評価や, プラ ズマと水流を併用した時の殺菌効果を調べる予定である.

# 参考文献

- A. Schutze, J. Y. Jeong, S. E. Babayan, J. Park, G. S. Swlwyn and R. F. Hicks: The Atmospheric-Pressure Plasma Jet: A Review and Comparison to Other Plasma Sources. IEEE Trans. Plasma Sci., 26 [6] (1998) 1685-1694
- C. Tendero, C. Tixier, P. Tristant, J. Desmaison and P. Leprince: Atmospheric pressure plasmas: A review. Spectrochimica Acta Part B, 61 [1] (2006) 2-30
- E. Stoffels, A. J. Flikweert, W. W. Stoffels and G. M. W. Kroesen: Plasma needle: a non-destructive atmospheric plasma source for fine surface treatment of (bio) materials. Plasma Sources Sci. Technol., 11 [4] (2002) 383-388
- J. H. Choi, I. Han, H. K. Baik, M. H. Lee, D. Han, J. Park, I. Lee, K. M. Song and Y. S. Lim: Analysis of sterilization effect by pulsed dielectric barrier discharge. Journal of Electrostatics, 64 (2006) 17-22
- E. Stoffels, I. E. Kieft, R. E. J. Sladek, L. J. M. van den Bedem, E. P. van der Laan and M. Steinbuch: Plasma needle for in vivo medical treatment: recent developments and perspectives. Plasma Sources Sci. Technol., 15 [4] (2006) 169
- 6) F. Iza, G. J. Kim, S. M. Lee, J. K. Lee, J. L. Walsh, Y. T. Zhang and M. G. Kong: Microplasmas: sources, particle kinetics, and biomedical applications. Plasma Process. Polym., 5 [4] (2008) 322-344
- G. Fridman, G. Friedman, A. Gutsol, A. B. Shekhter, V. N. Vasilets and A. Fridman: Applied plasma medicine. Plasma Process. Polym., 5 [6] (2008) 503-533
- M. Laroussi: Low-temperature plasmas for medicine?. IEEE Trans. Plasma Sci., 37 [6] (2009) 714-725

- 9) L. B'ardos and H. Bar'ankov'a: Cold atmospheric plasma: sources, processes, and applications. Thin Solid Films, 518
  [23] (2010) 6705-6713
- 10)井関紗千子,太田貴之,伊藤昌文,加納浩之,東島康裕, 堀 勝:非平衡大気圧プラズマを用いた柑橘ミドリカビ 胞子殺菌手法 殺菌要因の検討.電子情報通信学会技術 研究報告. 有機エレクトロニクス, 109 [365] (2010) 21-26
- A. Yamamoto, Y. Kawano, M. Nakai, T. Nakagawa, T. Sakugawa, H. Hosseini and H. Akiyama: Investigation of gas flow dependence of plasma jet produced by pulsed power. IEEE Trans. Plasma Sci., 43 [10] 3451-3455
- 12) 浜口智志: プラズマ医療におけるプラズマ生体相互作 用. プラズマ・核融合学会誌, 87 [10] (2011) 696-703
- 13) 北野勝久,井川 聡,谷 篤史,大島朋子:プラズマジ ェットを用いた殺菌メカニズムと消毒応用-低pH法を 用いた効果的殺菌技術の物理・化学・分子生物学-.静 電気学会誌,37[3](2013)112-116
- 14)高村紀充,王 斗艶,浪平隆男,秋山秀典:大気圧ミストプラズマジェットの生成とその諸特性.静電気学会, 38 [1] (2014) 22-27
- 15) T. Martens, A. Bogaerts, W.J.M. Brok and J.V. Dijk: The dominant role of impurities in the composition of high pressure noble gas plasmas. Appl. Phys. Lett., 92 (2008) 041504
- 16)佐藤岳彦,古居 武:大気圧水蒸気プラズマ流のOHラ ジカル生成輸送機構と滅菌特性.環境工学総合シンポジ ウム講演論文集,19 (2009) 281-282
- 17)村上泉,長壁正樹,池田勝則,西浦正樹,小田明紀, 菅原広剛,浜口智志:1.はじめに-原子分子データベースの概要とプラズマ研究への応用-.プラズマ・核融合 学会誌,88[1](2012)35-47